

## 第3回 総研セミナーのご案内

武蔵工業大学 総合研究所  
所長 白木 靖寛

下記のとおり総研セミナーを開催いたします。  
今回はシリコンナノ科学センターより、4件の話題を報告いたします。多数の方々のご参加をお待ちしております。

記

日 時：平成18年9月21日（木）13時～15時

場 所：総合研究所コンファレンスホール

- 話題提供：①武蔵工業大学工学部 コンピュータ・メディア工学科 野原 勉  
「極稀現象にみる数理科学  
---非線形シュレディンガー方程式の高次摂動項のソリトンへの影響---」
- ②武蔵工業大学総合研究所 マクシム・ミロノフ  
「Development of very thin high Ge content SiGe/Si(001) virtual substrates」
- ③山梨大学 工学部 三井実  
「多結晶IV族半導体の電気伝導特性とTFTへの応用」
- ④武蔵工業大学総合研究所 夏 金松  
「Strong resonant luminescence from Ge Self-assembled Quantum Dots in Photonic Crystal Cavities at Room Temperature」

\* 次回開催予定：平成18年10月26日（木）13時～15時

お問い合わせ先：総合研究所事務室 TEL 03-5706-3111